日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年12月16日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-364229

[ST.10/C]:

[JP2002-364229]

出 顏 人 Applicant(s):

ジェイエスアール株式会社

2003年 7月 3日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】 特許願

【整理番号】 J530-10239

【提出日】 平成14年12月16日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアー

ル株式会社内

【氏名】 ロジャンスキー イーゴリ

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアー

ル株式会社内

【氏名】 高橋 昌之

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアー

ル株式会社内

【氏名】 後藤 幸平

【特許出願人】

【識別番号】 000004178

【氏名又は名称】 ジェイエスアール株式会社

【代理人】

【識別番号】 100081994

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 俊一郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100103218

【弁理士】

【氏名又は名称】 牧村 浩次

【選任した代理人】

【識別番号】 100107043

【弁理士】

【氏名又は名称】 高畑 ちより

【選任した代理人】

【識別番号】 100110917

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 亨

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-242508

【出願日】 平成14年 8月22日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014535

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9912908

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 新規な芳香族スルホン酸エステル誘導体、ポリアリーレン、 スルホン酸基を有するポリアリーレンおよびその製造方法、ならびにプロトン伝 導膜およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

下記一般式(1)で表されることを特徴とする芳香族スルホン酸エステル誘導体;

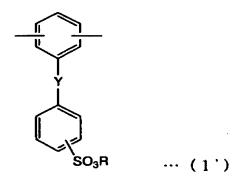
【化1】

(式中、Xはフッ素を除くハロゲン原子、 $-OSO_3CH_3$ 、 $-OSO_3CF_3$ から 選ばれる原子または基を示し、Yは2価の有機基を示し、Rは炭素原子数 $4\sim2$ 0の炭化水素基を示す。)。

【請求項2】

芳香族化合物から導かれる構成単位からなり、少なくとも下記一般式(1')で表される構成単位を含むことを特徴とするポリアリーレン;

【化2】



(式中、Yは2価の有機基を示し、Rは炭素原子数4~20の炭化水素基を示す。)。

【請求項3】

上記一般式(1')で表される構成単位0.5~100モル%と、下記一般式(A')で表される構成単位0~99.5モル%とからなることを特徴とする請求項2に記載のポリアリーレン:

【化3】

(式中、R¹~R⁸は互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、フッ素原子、アルキル基、フッ素置換アルキル基、アリル基およびアリール基からなる群より選ばれた少なくとも1種の原子または基を示し、Wは2価の電子吸引性基を示し、Tは2価の有機基を示す。)

【請求項4】

請求項2または3に記載のポリアリーレンを加水分解して得られることを特徴とするスルホン酸基を有するポリアリーレン。

【請求項5】

請求項1に記載の芳香族スルホン酸エステル誘導体を少なくとも含む芳香族化 合物をカップリング重合し、得られたポリアリーレンを加水分解することを特徴 とするスルホン酸基を有するポリアリーレンの製造方法。

【請求項6】

請求項4に記載のスルホン酸基を有するポリアリーレンからなることを特徴と するプロトン伝導膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、新規な芳香族スルホン酸エステル誘導体、該化合物から導かれる構成単位を含むポリアリーレン、該重合体を加水分解してなるスルホン酸基を有するポリアリーレンおよびその製造方法、ならびに前記スルホン酸基を有するポリアリーレンからなるプロトン伝導膜およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

電解質は、通常、(水)溶液で用いられることが多い。しかし、近年、これが 固体系に置き替えられている。その第1の理由としては、例えば、電気・電子材料に応用する場合のプロセッシングの容易さであり、第2の理由としては、軽薄 短小・高電力化への移行である。

[0003]

従来、プロトン伝導性材料としては、無機物、有機物の両方が知られている。 無機物の例としては、例えば水和化合物であるリン酸ウラニルが挙げられるが、 これら無機化合物は界面での接触が充分でなく、伝導層を基板あるいは電極上に 形成するには問題が多い。

一方、有機化合物の例としては、いわゆる陽イオン交換樹脂に属するポリマー、例えばポリスチレンスルホン酸などのビニル系ポリマーのスルホン化物、ナフィオン(商品名、デュポン社製)を代表とするパーフルオロアルキルスルホン酸ポリマー、パーフルオロアルキルカルボン酸ポリマーや、ポリベンズイミダゾールやポリエーテルエーテルケトンなどの耐熱性高分子にスルホン酸基やリン酸基を導入したポリマー(Polymer Preprints, Japan, Vol. 42, No. 7, p. 2490~2492(1993)、Polymer Preprints, Japan, Vol. 42, No. 3, p. 735~736(1994)、Polymer Preprints, Japan, Vol. 42, No. 3, p. 730(1993))などの有機系ポリマーが挙げられる。

[0004]

また、プロトン伝導性材料としては、スルホン化されたポリアリーレンが知られており、このスルホン化ポリマーは、通常芳香族化合物を重合してポリマーを製造し、次いでこのポリマーとスルホン化剤とを反応させてポリマーにスルホン酸基を導入することにより得られる。

しかしながら、従来の方法では、スルホン酸を導入する際に濃硫酸、発煙硫酸、クロル硫酸などのスルホン化剤が大量に用いるため製造上の危険性が大きいこと、プラントの材質に制限があること、ポリマーを回収する際の廃液処理の負荷が大きいことなどの問題がある。また、ポリマーへのスルホン酸基の導入量、および導入位置を制御することが容易ではないという問題もある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記のような従来技術における問題点を解決するものであって、多量のスルホン化剤を使用することなくスルホン酸基を有するポリアリーレンが製造でき、ポリマーを回収時の処理の負荷が小さく、ポリマーへのスルホン酸基の導入量、および導入位置を制御することが容易であるスルホン酸基を有するポリアリーレンの製造方法およびそれにより得られるスルホン酸基を有するポリアリーレン、該スルホン酸基を有するポリアリーレンの製造に好適に用いられる新規な芳香族スルホン酸エステル誘導体およびポリアリーレンを提供することを目的としている。

[0006]

また、本発明は上記スルホン酸基を有するポリアリーレンからなるプロトン伝 導膜およびその製造方法を提供することを目的としている。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明によれば、下記の新規な芳香族スルホン酸エステル誘導体、ポリアリーレン、スルホン酸基を有するポリアリーレンおよびその製造方法、ならびにプロトン伝導膜およびその製造方法が提供されて、本発明の上記目的が達成される。

(1) 下記一般式(1)で表されることを特徴とする芳香族スルホン酸エステル誘導体;

[0008]

【化4】

[0009]

(式中、Xはフッ素を除くNロゲン原子、 $-OSO_3CH_3$ 、 $-OSO_3CF_3$ から選ばれる原子または基を示し、Yは 2 価の有機基を示し、Rは炭素原子数 $4\sim 2$

0の炭化水素基を示す。)

(2) 芳香族化合物から導かれる構成単位からなり、少なくとも下記一般式(1')で表される構成単位を含むことを特徴とするポリアリーレン;

【化5】

(式中、Yは2価の有機基を示し、Rは炭素原子数4~20の炭化水素基を示す。)

(3) 上記一般式(1')で表される構成単位 0. $5 \sim 100$ モル%と、下記一般式(A')で表される構成単位 $0 \sim 99$. 5 モル%とからなることを特徴とする(2)に記載のポリアリーレン;

[0012]

【化6】

[0013]

(式中、R¹~R⁸は互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、フッ素原子、アルキル基、フッ素置換アルキル基、アリル基およびアリール基からなる群より選ばれた少なくとも1種の原子または基を示し、Wは2価の電子吸引性基を示し、Tは2価の有機基を示す。)

(4) (2)または(3)に記載のポリアリーレンを加水分解して得られるこ

とを特徴とするスルホン酸基を有するポリアリーレン。

- (5) (1) に記載の芳香族スルホン酸エステル誘導体を少なくとも含む芳香族化合物をカップリング重合し、得られたポリアリーレンを加水分解することを特徴とするスルホン酸基を有するポリアリーレンの製造方法。
- (6) (4) に記載のスルホン酸基を有するポリアリーレンからなることを特徴とするプロトン伝導膜。

[0014]

【発明の具体的説明】

以下、本発明に係る芳香族スルホン酸エステル誘導体、ポリアリーレン、スルホン酸基を有するポリアリーレンおよびその製造方法、ならびにプロトン伝導膜およびその製造方法について具体的に説明する。

(芳香族スルホン酸エステル誘導体)

本発明に係る芳香族スルホン酸エステル誘導体は、下記一般式(1)で表される。

[0015]

【化7】

[0016]

式中、Xはフッ素を除くハロゲン原子(塩素、臭素、ヨウ素)、 $-OSO_3C$ H_3 、 $-OSO_3CF_3$ から選ばれる原子または基を示す。

Yは2価の有機基を示し、例えば-CO-、-CONH-、 $-(CF_2)_p-(CF_3)_2-$ 、-COO-、-SO-、 $-SO_2-$ などの電子吸引性基、

【化8】

で表される基などの電子供与性基などが挙げられる。

Yとしては、スルホン酸基を有するポリアリーレンとしたときに酸強度を上げることができる、スルホン酸の脱離温度を上げられることから電子吸引性基が好ましく、特に-CO-、-SO₂-が好ましい。

なお、電子吸引性基とは、ハメット(Hammett)置換基常数がフェニル基のm位の場合、0.06以上、p位の場合、0.01以上の値となる基をいう。

[0019]

Rは炭素原子数4~20の炭化水素基を示し、具体的にはtert-ブチル基、iso-ブチル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、ネオペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、アダマンチル基、アダマンチルメチル基、2-エチルヘキシル基、ビシクロ[2.2.1] ヘプチル基、ビシクロ[2.2.1] ヘプチルメチル基、デトラヒドロフルフリル基、2-メチルブチル基、3,3-ジメチル-2,4-ジオキソランメチル基などの直鎖状炭化水素基、分岐状炭化水素基、脂環式炭化水素基、5員の複素環を有する炭化水素基などが挙げられる。これらのうちネオペンチル基、テトラヒドロフルフリル基、シクロペンチルメチル基、シクロペキシルメチル基、アダマンチルメチル基、ビシクロ[2.2.1] ヘプチルメチル基が好ましく、さらにはネオペンチル基がより好ましい。

[0020]

上記一般式(1)で表される本発明に係る芳香族スルホン酸エステルとしては 、以下のような化合物が挙げられる。

[0021]

【化9】

出証特2003-3052803

【化10】

$$\begin{array}{c}
C_{1} \\
C_{2} \\
C_{3} \\
C_{4}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C_{1} \\
C_{2} \\
C_{3}
\end{array}$$

[0023]

また、上記一般式(1)で表される本発明に係る芳香族スルホン酸エステルとして、上記化合物において塩素原子が臭素原子に置き換わった化合物、上記化合物において $-CO-が-SO_2-$ に置き換わった化合物、上記化合物において塩素原子が臭素原子に置き換わり、かつ $-CO-が-SO_2-$ に置き換わった化合物なども挙げられる。

[0024]

これらのエステル基は1級のアルコール由来で、β炭素が3級または4級炭素であることが、重合工程中の安定性に優れ、脱エステル化によるスルホン酸の生成に起因する重合阻害や架橋を引き起こさない点で好ましく、さらには、これらのエステル基は1級アルコール由来でβ位が4級炭素であることが好ましい。

(芳香族スルホン酸エステル誘導体の合成法)

本発明に係る芳香族スルホン酸エステル誘導体は、例えば以下のような方法で 合成することができる。

[0025]

【化11】

$$X \xrightarrow{\text{II}} X \qquad X \xrightarrow{\text{II}} X \qquad X \xrightarrow{\text{II}} X \qquad X \xrightarrow{\text{II}} X \qquad X \xrightarrow{\text{II}} X$$

[0026]

(1) スルホン化 スルホン酸ナトリウム塩化(例えば、アセチル硫酸、苛性ソーダ)

例えば、2,5-ジクロロベンゾフェノンの1,2-ジクロロメタン溶液に、5 倍モルのアセチル硫酸の1,2-ジクロロメタン溶液を60℃で3~5時間反応 させる。反応後、1-プロパノールで反応を終結させ、3倍モルのNaOH水溶 液に注ぐ。得られた溶液を濃縮していくと微粉のスルホン酸ナトリウム塩が得ら れる。

(2) スルホン酸クロライド化(例えば、塩化ホスホリル)

例えば、2,5-ジクロロベンゾフェノン-3,-スルホン酸ナトリウムに対し、約 $3\sim4$ 倍(重量/容積)の溶媒(スルホラン/アセトニトリル=4/6(容積比)の混合溶媒)に溶解させ、70 $\mathbb C$ に加温し、塩化ホスホリルを10 $\mathbb C$ 付近で、5 時間程度反応させる。反応後、大過剰の冷水で希釈し、生成物を沈殿させる。濾過後、トルエンで再結晶し、精製結晶を得る。

[0027]

なお、(1)で用いたアセチル硫酸の代わりに5~10倍モル量のクロロスルホン酸を用いれば、一挙にスルホン化クロリドに転換できる。

(3) スルホン酸エステル化(例えば、i-ブチルアルコール)

例えば、2,5-ジクロロベンゾフェノン-3'-スルホン酸クロライドに対し

、等量以上(通常 $1 \sim 3$ 倍モル)のi - 7 チルアルコールとピリジンを冷却した混合溶液に、スルホン酸クロライドを滴下して反応させる。反応は ~ 2 0 $^{\circ}$ までに抑える。反応時間は反応スケールにもよるが 1 0 分 ~ 5 時間程度である。反応混合液を希塩酸処理、水洗した後、酢酸エチルで目的物を抽出する。抽出液を濃縮分離後、メタノールで再結晶する。

[0028]

(スルホン酸基を有するポリアリーレン)

本発明に係るスルホン酸基を有するポリアリーレンは、上記一般式(1)で表される芳香族スルホン酸エステル誘導体から選ばれる少なくとも1種のモノマーを単独で重合するか、または上記一般式(1)で表される芳香族スルホン酸エステル誘導体から選ばれる少なくとも1種のモノマーと、他の芳香族モノマー、好ましくは下記一般式(A)で表される化合物から選ばれる少なくとも1種のモノマーとを共重合して得られるポリアリーレンを加水分解したものである。

[0029]

【化12】

[0030]

上記一般式(A)中、R'およびR''は互いに同一でも異なっていてもよく、フッ素原子を除くハロゲン原子または $-OSO_2Z$ (ここで、Zはアルキル基、フッ素置換アルキル基またはアリール基を示す。)で表される基を示す。

Zが示すアルキル基としてはメチル基、エチル基などが挙げられ、フッ素置換 アルキル基としてはトリフルオロメチル基などが挙げられ、アリール基としては フェニル基、pートリル基などが挙げられる。

[0031]

R¹~R⁸は互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、フッ素原子、アルキル基、フッ素置換アルキル基、アリル基およびアリール基からなる群より選ば

れた少なくとも1種の原子または基を示す。

アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、アミル基 、ヘキシル基などが挙げられ、メチル基、エチル基などが好ましい。

[0032]

フッ素置換アルキル基としては、トリフルオロメチル基、パーフルオロエチル基、パーフルオロプロピル基、パーフルオロブチル基、パーフルオロペンチル基、パーフルオロヘキシル基などが挙げられ、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基などが好ましい。

アリル基としては、プロペニル基などが挙げられ、

アリール基としては、フェニル基、ペンタフルオロフェニル基などが挙げられる。

[0033]

Wは2価の電子吸引性基を示し、電子吸引性基としては、例えば-CO-、-CONH-、 $-(CF_2)_p-(CZC)_p$ は $1\sim10$ の整数である)、 $-C(CF_3)_2-$ 、-COO-、-SO-、 $-SO_2-$ などが挙げられる。

なお、電子吸引性基とは、ハメット(Hammett)置換基常数がフェニル基のm 位の場合、0.06以上、p位の場合、0.01以上の値となる基をいう。

[0034]

Tは2価の有機基であって、前記で示した電子吸引性基であっても電子供与性基であってもよい。電子供与性基としては、例えば-O-、-S-、-CH=CH-、-C≡C-および下記式

[0035]

【化13】

で表される基などが挙げられる。

nはOまたは正の整数であり、上限は通常100、好ましくは80である。

上記一般式(A)で表される化合物として具体的には、n=0の場合、例えば

4,4'-ジクロロベンゾフェノン、4,4'-ジクロロベンズアニリド、ビス(クロロフェニル)ジフルオロメタン、2,2-ビス(4-クロロフェニル)へキサフルオロプロパン、4-クロロ安息香酸-4-クロロフェニル、ビス(4-クロロフェニル)スルホキシド、ビス(4-クロロフェニル)スルホン、これらの化合物において塩素原子が臭素原子またはヨウ素原子に置き換わった化合物、さらにこれらの化合物において4位に置換したハロゲン原子の少なくとも1つ以上が3位に置換した化合物などが挙げられる。

[0037]

また n=1 の場合、上記一般式(A)で表される具体的な化合物には、例えば4,4'ービス(4ークロロベンゾイル)ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4ークロロベンゾイルアミノ)ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4ークロロフェニルスルホニル)ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4ークロロフェニル)ジフェニルエーテルジカルボキシレート、4,4'ービス〔(4ークロロフェニル)ー1,1,1,3,3,3ーへキサフルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、4,4'ービス〔(4ークロロフェニル)ー1,1,1,3,3,3ーへキサフルオロプロピル〕ジフェニルエーテル、4,4'ービス〔(4ークロロフェニル)テトラフルオロエチル〕ジフェニルエーテル、2れらの化合物において塩素原子が臭素原子またはヨウ素原子に置き換わった化合物、さらにこれらの化合物において4位に置換したハロゲン原子が3位に置換した化合物、さらにこれらの化合物においてジフェニルエーテルの4位に置換した化合物、さらにこれらの化合物においてジフェニルエーテルの4位に置換した生物などが挙げられる。

[0038]

[0039]

【化14】

上記一般式(A)で表される化合物は、例えば以下に示す方法で合成することができる。

まず電子吸引性基で連結されたビスフェノールを対応するビスフェノールのアルカリ金属塩とするために、N-メチルー2-ピロリドン、N,N-ジメチルアセトアミド、スルホラン、ジフェニルスルホン、ジメチルスルホキサイドなどの誘

電率の高い極性溶媒中でリチウム、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属、水素化アルカリ金属、水酸化アルカリ金属、アルカリ金属炭酸塩などを加える。

[0041]

通常、アルカリ金属はフェノールの水酸基に対し、過剰気味で反応させ、通常 、1.1~2倍当量を使用する。好ましくは、1.2~1.5倍当量の使用であ る。この際、ベンゼン、トルエン、キシレン、ヘキサン、シクロヘキサン、オク タン、クロロベンゼン、ジオキサン、テトラヒドロフラン、アニソール、フェネ トールなどの水と共沸する溶媒を共存させて、電子吸引性基で活性化されたフッ 素、塩素等のハロゲン原子で置換された芳香族ジハライド化合物、例えば、4, 4'-ジフルオロベンゾフェノン、4,4'-ジクロロベンゾフェノン、4,4'-クロロフルオロベンゾフェノン、ビス(4-クロロフェニル)スルホン、ビス(4-フルオロフェニル)スルホン、4-フルオロフェニル-4'-クロロフェニ ルスルホン、ビス(3-ニトロ-4-クロロフェニル)スルホン、2,6-ジク ロロベンゾニトリル、2,6-ジフルオロベンゾニトリル、ヘキサフルオロベン ゼン、デカフルオロビフェニル、2,5-ジフルオロベンゾフェノン、1,3-ビ ス(4-クロロベンゾイル)ベンゼンなどを反応させる。反応性から言えば、フ ッ素化合物が好ましいが、次の芳香族カップリング反応を考慮した場合、末端が 塩素原子となるように芳香族求核置換反応を組み立てる必要がある。活性芳香族 ジハライドはビスフェノールに対し、2~4倍モル、好ましくは2.2~2.8 倍モルの使用である。芳香族求核置換反応の前に予め、ビスフェノールのアルカ リ金属塩としていてもよい。反応温度は60℃~300℃で、好ましくは80℃ ~250℃の範囲である。反応時間は15分~100時間、好ましくは1時間~ 24時間の範囲である。最も好ましい方法としては、下記式で示される活性芳香 族ジハライドとして反応性の異なるハロゲン原子を一個づつ有するクロロフルオ 口体を用いることであり、フッ素原子が優先してフェノキシドと求核置換反応が 起きるので、目的の活性化された末端クロロ体を得るのに好都合である。

[0042]

【化15】

(式中、Wは一般式 (A) に関して定義した通りである。)

または特開平2-159号公報に記載のように求核置換反応と親電子置換反応 を組み合わせ、目的の電子吸引性基、電子供与性基からなる屈曲性化合物の合成 方法がある。

具体的には電子吸引性基で活性化された芳香族ビスハライド、例えば、ビス(4-クロロフェニル)スルホンをフェノールとで求核置換反応させてビスフェノ キシ置換体とする。次いで、この置換体を例えば、4-クロロ安息香酸クロリド とのフリーデルクラフト反応から目的の化合物を得る。ここで用いる電子吸引性 基で活性化された芳香族ビスハライドは上記で例示した化合物が適用できる。フ エノール化合物は置換されていてもよいが、耐熱性や屈曲性の観点から、無置換 化合物が好ましい。なお、フェノールの置換反応にはアルカリ金属塩とするのが 、好ましく、使用可能なアルカリ金属化合物は上記に例示した化合物を使用でき る。使用量はフェノール1モルに対し、1.2~2倍モルである。反応に際し、 上述した極性溶媒や水との共沸溶媒を用いることができる。ビスフェノキシ化合 物を塩化アルミニウム、三フッ化ホウ素、塩化亜鉛などのルイス酸のフリーデル クラフト反応の活性化剤存在下に、アシル化剤として、クロロ安息香酸クロライ ドを反応させる。クロロ安息香酸クロライドはビスフェノキシ化合物に対し、2 ~4倍モル、好ましくは2.2~3倍モルの使用である。フリーデルクラフト活 性化剤は、アシル化剤のクロロ安息香酸などの活性ハライド化合物1モルに対し 、1.1~2倍当量使用する。反応時間は15分~10時間の範囲で、反応温度 は-20℃から80℃の範囲である。使用溶媒は、フリーデルクラフト反応に不 活性な、クロロベンゼンやニトロベンゼンなどを用いることができる。

[0044]

[0045]

このような化合物の例示としては、下記式で表される化合物などを挙げることができる。

[0046]

【化16】

【化17]

[0048]

【化18】

上記において、nは2以上、好ましくは2~100である。

本発明に係るポリアリーレンは、芳香族化合物から導かれる構成単位からなり

、少なくとも下記一般式(1')で表される構成単位を含んでいる。

[0050]

1 8

【化19】

[0051]

式中、YおよびRは、上記一般式(1)中のYおよびRと同様の基である。本発明に係るポリアリーレンを構成する上記一般式(1')以外の構成単位は例えば下記一般式(A')で表される。

[0052]

【化20】

[0053]

式中、R'、R'、R 1 ~R 8 、WおよびTは、上記一般式(A)中のR'、R'、 R 1 ~R 8 、WおよびTと同様の原子または基であり、nは上記一般式(A)中のnと同義である。

本発明に係るポリアリーレン中の上記一般式(1')で表される構成単位の含有割合は、特に限定されないが、好ましくは0.5~100モル%、より好ましくは10~99.999モル%である。また、本発明に係るポリアリーレン中の上記一般式(A')で表される構成単位の含有割合は、好ましくは0~99.5モル%、より好ましくは0.001~90モル%である。

[0054]

(ポリアリーレンの合成)

本発明に係るポリアリーレンは、上記一般式(1)で表される芳香族スルホン

酸エステル誘導体から選ばれる少なくとも1種のモノマーを触媒の存在下に反応させるか、または上記一般式(1)で表される芳香族スルホン酸エステル誘導体から選ばれる少なくとも1種のモノマー0.5~100モル%、より好ましくは10~99.999モル%と、他の芳香族モノマー、好ましくは上記一般式(A)で表される化合物から選ばれる少なくとも1種のモノマー0~99.5モル%、好ましくは0.001~90モル%とを触媒の存在下に反応させることにより得られるが、使用される触媒は、遷移金属化合物を含む触媒系であり、この触媒系としては、①遷移金属塩および配位子となる化合物(以下、「配位子成分」という。)、または配位子が配位された遷移金属錯体(銅塩を含む)、ならびに②還元剤を必須成分とし、さらに、重合速度を上げるために、「塩」を添加してもよい。

[0055]

ここで、遷移金属塩としては、塩化ニッケル、臭化ニッケル、ヨウ化ニッケル、ニッケルアセチルアセトナートなどのニッケル化合物;塩化パラジウム、臭化パラジウム、ヨウ化パラジウムなどのパラジウム化合物;塩化鉄、臭化鉄、ヨウ化鉄などの鉄化合物;塩化コバルト、臭化コバルト、ヨウ化コバルトなどのコバルト化合物などが挙げられる。これらのうち特に、塩化ニッケル、臭化ニッケルなどが好ましい。

[0056]

また、配位子成分としては、トリフェニルホスフィン、2,2'ービピリジン、1,5-シクロオクタジエン、1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパンなどが挙げられる。これらのうち、トリフェニルホスフィン、2,2'ービピリジンが好ましい。上記配位子成分である化合物は、1種単独で、あるいは2種以上を併用することができる。

[0057]

さらに、配位子が配位された遷移金属錯体としては、例えば、塩化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、臭化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、ヨウ化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、硝酸ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、塩化ニッケル(2,2'ービピリジン)、臭化ニッケル(2

,2'-ビピリジン)、ヨウ化ニッケル(2,2'-ビピリジン)、硝酸ニッケル(2,2'-ビピリジン)、ビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスフィン)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスファイト)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウムなどが挙げられる。これらのうち、塩化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、塩化ニッケル(2,2'-ビピリジン)が好ましい。

[0058]

上記触媒系に使用することができる還元剤としては、例えば、鉄、亜鉛、マンガン、アルミニウム、マグネシウム、ナトリウム、カルシウムなどが挙げられる。これらのうち、亜鉛、マグネシウム、マンガンが好ましい。これらの還元剤は、有機酸などの酸に接触させることにより、より活性化して用いることができる

[0059]

また、上記触媒系において使用することのできる「塩」としては、フッ化ナトリウム、塩化ナトリウム、臭化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、硫酸ナトリウムなどのナトリウム化合物、フッ化カリウム、塩化カリウム、臭化カリウム、ヨウ化カリウム、硫酸カリウムなどのカリウム化合物;フッ化テトラエチルアンモニウム、塩化テトラエチルアンモニウム、臭化テトラエチルアンモニウム、ヨウ化テトラエチルアンモニウム、硫酸テトラエチルアンモニウムなどのアンモニウム化合物などが挙げられる。これらのうち、臭化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、臭化カリウム、臭化テトラエチルアンモニウム、ヨウ化テトラエチルアンモニウムが好ましい。

[0060]

各成分の使用割合は、遷移金属塩または遷移金属錯体が、上記モノマーの総計 1モルに対し、通常、0.0001~10モル、好ましくは0.01~0.5モルである。0.0001モル未満では、重合反応が十分に進行しないことがあり、一方、10モルを超えると、分子量が低下することがある。

触媒系において、遷移金属塩および配位子成分を用いる場合、この配位子成分の使用割合は、遷移金属塩1モルに対し、通常、0.1~100モル、好ましく

は1~10モルである。0.1モル未満では、触媒活性が不十分となることがあり、一方、100モルを超えると、分子量が低下することがある。

[0061]

また、還元剤の使用割合は、上記モノマーの総計1モルに対し、通常、0.1 ~100モル、好ましくは1~10モルである。0.1モル未満では、重合が十 分進行しないことがあり、100モルを超えると、得られる重合体の精製が困難 になることがある。

さらに、「塩」を使用する場合、その使用割合は、上記モノマーの総計1モルに対し、通常、0.001~100モル、好ましくは0.01~1モルである。
0.001モル未満では、重合速度を上げる効果が不十分であることがあり、100モルを超えると、得られる重合体の精製が困難となることがある。

[0062]

使用することのできる重合溶媒としては、例えばテトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、ジメチルスルホキシド、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチルー2-ピロリドン、 γ -ブチロラクトン、スルホラン、 γ -ブチロラクタム、ジメチルイミダゾリジノン、テトラメチル尿素などが挙げられる。これらのうち、テトラヒドロフラン、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチルー2-ピロリドンが好ましい。これらの重合溶媒は、十分に乾燥してから用いることが好ましい。

[0063]

重合溶媒中における上記モノマーの総計の濃度は、通常、 $1\sim90$ 重量%、好ましくは $5\sim40$ 重量%である。

また、重合する際の重合温度は、通常、 $0\sim200$ $\mathbb C$ 、好ましくは $50\sim12$ 0 $\mathbb C$ である。また、重合時間は、通常、 $0.5\sim100$ 時間、好ましくは $1\sim4$ 0 時間である。

[0064]

このようにして上記一般式(1)で表される芳香族スルホン酸エステル誘導体から選ばれる少なくとも1種のモノマーを(共)重合させるか、または上記一般式(1)で表される芳香族スルホン酸エステル誘導体から選ばれる少なくとも1

種のモノマーと、上記一般式(A)で表される化合物から選ばれる少なくとも1種のモノマーとを共重合させることにより、ポリアリーレンを含む重合溶液が得られる。

[0065]

このようにして得られるポリアリーレンの分子量は、ゲルパーミエションクロマトグラフィ(GPC)によるポリスチレン換算重量平均分子量で、1万~100万、好ましくは2万~80万である。

(スルホン酸基を有するポリアリーレン)

本発明に係るスルホン酸基を有するポリアリーレンは、上記ポリアリーレンを加水分解して、上記一般式(1')で表される構成単位中のスルホン酸エステル基($-SO_3R$)をスルホン酸基($-SO_3H$)に転換することにより得ることができる。

[0066]

加水分解は、

- (1)少量の塩酸を含む過剰量の水またはアルコールに、上記ポリアリーレンを 投入し、5分間以上撹拌する方法
- (2)トリフルオロ酢酸中で上記ポリアリーレンを80~120℃程度の温度で5~10時間程度反応させる方法
- (3)ポリアリーレン中のスルホン酸エステル基(-SO₃R)1モルに対して 1~3倍モルのリチウムブロマイドを含む溶液、例えばN-メチルピロリドンなどの溶液中で上記ポリアリーレンを80~150℃程度の温度で3~10時間程度反応させた後、塩酸を添加する方法

[0067]

などを挙げることができる。

このようにして得られる、スルホン酸基を有するポリアリーレン中の、スルホン酸基量は、0.5~3meq/g、好ましくは0.8~2.8meq/gである。0.5meq/g未満では、プロトン伝導性が上がらず、一方3meq/gを超えると、親水性が向上し、水溶性ポリマー、もしくは、水溶性でなくとも熱水に可溶となってしまうか、また水溶性に至らずとも耐久性が低下する。

[0068]

上記のスルホン酸基量は、芳香族スルホン酸エステル誘導体と化合物(A)の 使用割合、さらにモノマーの種類、組合せを変えることにより、容易に調整する ことができる。

また、スルホン酸基を有するポリアリーレンの構造は、例えば、赤外線吸収スペクトルによって、 $1,230\sim1,250\,\mathrm{cm}^{-1}$ のC-O-C吸収、 $1,640\sim1,660\,\mathrm{cm}^{-1}$ のC=O吸収などにより確認でき、また、核磁気共鳴スペクトル (1 H-NMR) により、 $6.8\sim8.0\,\mathrm{ppm}$ の芳香族プロトンのピークから、その構造を確認することができる。

[0069]

本発明においては、ポリアリーレン中のスルホン酸エステル基($-SO_3R$)の90%以上が、スルホン酸基($-SO_3H$)に転換していることが好ましい。

(プロトン伝導膜)

本発明のプロトン伝導膜は、上記スルホン酸基を有するポリアリーレンからなり、スルホン酸基を有するポリアリーレンからプロトン伝導膜を調製する際には、上記スルホン酸基を有するポリアリーレン以外に、硫酸、リン酸などの無機酸、カルボン酸を含む有機酸、適量の水などを併用してもよい。

[0070]

本発明では、スルホン酸基を有するポリアリーレンを、溶剤に溶解して溶液とした後、キャスティングにより、基体上に流延し、フィルム状に成形するキャスティング法などにより、フィルム状に成形することによりプロトン伝導膜を製造することができる。ここで、上記基体としては、通常の溶液キャスティング法に用いられる基体であれば特に限定されず、例えばプラスチック製、金属製などの基体が用いられ、好ましくは、例えばポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムなどの熱可塑性樹脂からなる基体が用いられる。

[0071]

スルホン酸基を有するポリアリーレンを溶解する溶媒としては、例えばN-メチルー2-ピロリドン、N,N-ジメチルホルムアミド、 $\gamma-$ ブチロラクトン、N,N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ジメチル尿素、ジメチ

ルイミダゾリジノンなどの非プロトン系極性溶剤が挙げられ、特に溶解性、溶液 粘度の面から、N-メチル-2-ピロリドン(以下「NMP」ともいう。)が好 ましい。非プロトン系極性溶剤は、1種単独であるいは2種以上を併用すること ができる。

[0072]

またスルホン酸基を有するポリアリーレンを溶解させる溶媒として上記非プロトン系極性溶剤とアルコールとの混合物も用いることができる。アルコールとしては、例えばメタノール、エタノール、プロピルアルコール、isoープロピルアルコール、secーブチルアルコール、tertーブチルアルコールなどが挙げられ、特にメタノールが幅広い組成範囲で溶液粘度を下げる効果があり好ましい。アルコールは、1種単独であるいは2種以上を併用することができる。

[0073]

溶媒として非プロトン系極性溶剤とアルコールとの混合物を用いる場合には、 非プロトン系極性溶剤が95~25重量%、好ましくは90~25重量%、アルコールが5~75重量%、好ましくは10~75重量%(但し、合計は100重量%)からなる。アルコールの量が上記範囲内にあると、溶液粘度を下げる効果に優れる。

[0074]

スルホン酸基を有するポリアリーレンを溶解させた溶液のポリマー濃度は、スルホン酸基を有するポリアリーレンの分子量にもよるが、通常、5~40重量%、好ましくは7~25重量%である。5重量%未満では、厚膜化し難く、また、ピンホールが生成しやすい。一方、40重量%を超えると、溶液粘度が高すぎてフィルム化し難く、また、表面平滑性に欠けることがある。

[0075]

なお、溶液粘度は、スルホン酸基を有するポリアリーレンの分子量や、ポリマー濃度にもよるが、通常、 $2,000\sim100,000$ mPa·s、好ましくは $3,000\sim50,000$ mPa·sである。2,000 mPa·s未満では、成膜中の溶液の滞留性が悪く、基体から流れてしまうことがある。一方、100,00 mPa·sを超えると、粘度が高過ぎて、ダイからの押し出しができず、流

延法によるフィルム化が困難となることがある。

[0076]

上記のようにして成膜した後、得られた未乾燥フィルムを水に浸漬すると、未乾燥フィルム中の有機溶剤を水と置換することができ、得られるプロトン伝導膜の残留溶媒量を低減することができる。

なお、成膜後、未乾燥フィルムを水に浸漬する前に、未乾燥フィルムを予備乾燥してもよい。予備乾燥は、未乾燥フィルムを通常50~150℃の温度で、0.1~10時間保持することにより行われる。

[0077]

未乾燥フィルムを水に浸漬する際は、枚葉を水に浸漬するバッチ方式であって も良いし、通常得られる基板フィルム(例えば、PET)上に成膜された状態の 積層フィルムのまま、または基板から分離した膜を水に浸漬させて、巻き取って いく連続方法でも適用できる。

バッチ方式の場合は、処理フィルムを枠にはめるなどの方式が処理されたフィルムの表面の皺形成が抑制されるので好都合である。

[0078]

未乾燥フィルムを水に浸漬する際には、未乾燥フィルム1重量部に対し、水が10重量部以上、好ましくは30重量部以上の接触比となるようにすることがよい。得られるプロトン伝導膜の残存溶媒量をできるだけ少なくするためには、できるだけ大きな接触比を維持するのがよい。また、浸漬に使用する水を交換したり、オーバーフローさせたりして、常に水中の有機溶媒濃度を一定濃度以下に維持しておくことも、得られるプロトン伝導膜の残存溶媒量の低減に有効である。プロトン伝導膜中に残存する有機溶媒量の面内分布を小さく抑えるためには、水中の有機溶媒濃度を撹拌等によって均質化させることは効果がある。

[0079]

未乾燥フィルムを水に浸漬する際の水の温度は、好ましくは 5~80℃の範囲である。高温ほど、有機溶媒と水との置換速度は速くなるが、フィルムの吸水量も大きくなるので、乾燥後に得られるプロトン伝導膜の表面状態が荒れる懸念がある。通常、置換速度と取り扱いやすさから10~60℃の温度範囲が好都合で

ある。

[0080]

浸漬時間は、初期の残存溶媒量や接触比、処理温度にもよるが、通常10分~ 240時間の範囲である。好ましくは30分~100時間の範囲である。

上記のように未乾燥フィルムを水に浸漬した後乾燥すると、残存溶媒量が低減 されたプロトン伝導膜が得られるが、このようにして得られるプロトン伝導膜の 残存溶媒量は通常5重量%以下である。

[0081]

また、浸漬条件によっては、得られるプロトン伝導膜の残存溶媒量を1重量%以下とすることができる。このような条件としては、例えば未乾燥フィルムと水との接触比を、未乾燥フィルム1重量部に対し、水が50重量部以上、浸漬する際の水の温度を10~60℃、浸漬時間を10分~10時間とする方法がある。

上記のように未乾燥フィルムを水に浸漬した後、フィルムを $30\sim100$ $\mathbb C$ 、好ましくは $50\sim80$ $\mathbb C$ で、 $10\sim180$ 分、好ましくは $15\sim60$ 分乾燥し、次いで、 $50\sim150$ $\mathbb C$ で、好ましくは500 mmHg ~0 . 1 mmHgの減圧下、 $0.5\sim24$ 時間、真空乾燥することにより、プロトン伝導膜を得ることができる。

[0082]

本発明の方法により得られるプロトン伝導膜は、その乾燥膜厚が、通常 100 μ m、好ましくは 20 \sim 80 μ m である。

また、本発明においては、上記ポリアリーレンを加水分解することなく、上述 したような方法でフィルム状に成形した後、上記と同様の方法で加水分解するこ とによりスルホン酸基を有するポリアリーレンからなるプロトン伝導膜を製造す ることもできる。

[0083]

本発明のプロトン伝導膜中は老化防止剤、好ましくは分子量 5 0 0 以上のヒンダードフェノール系化合物を含有してもよく、老化防止剤を含有することでプロトン伝導膜としての耐久性をより向上させることができる。

本発明で使用することのできる分子量500以上のヒンダードフェノール系化

合物としては、トリエチレングリコールービス[3-(3-t-ブチルー5-メ チルー4 - ヒドロキシフェニル)プロオネート] (商品名: IRGANOX 245)、1, 6 - ヘキサンジオールービス [3 - (3,5 - ジーt - ブチルー4 - ヒドロキシ)フェニル)プロピオネート] (商品名:IRGANOX 259)、2,4 ービスー(n-オ クチルチオ) -6-(4-ヒドロキシ-3,5-ジーtーブチルアニリノ) -3, 5 - トリアジン(商品名:IRGANOX 565)、ペンタエリスリチルーテトラキス し3 - (3.5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート](商品 名: IRGANOX 1010)、2,2-チオージエチレンビス[3-(3,5-ジーt-ブ チルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート](商品名: IRGANOX 1035)、オ クタデシル-3-(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピ オネート)(商品名: IRGANOX 1076)、N,N-ヘキサメチレンビス (3,5-ジー t-ブチルー4-ヒドロキシーヒドロシンナマミド) (IRGAONOX 1098)、1,3,5-トリメチル-2,4,6-トリス (3,5-ジーt-ブチル-4-ヒドロキシ ベンジル) ベンゼン(商品名:IRGANOX 1330)、トリスー(3, 5 ージーtーブ チルー4-ヒドロキシベンジル)ーイソシアヌレイト(商品名: IRGANOX 3114)、 3,9-ビス[2-[3-(3-t-ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェ ニル)プロピオニルオキシ] - 1,1 - ジメチルエチル] - 2,4,8,1 0 - テト ラオキサスピロ [5.5] ウンデカン(商品名:Sumilizer GA-80)などを挙げる ことができる。

[0084]

本発明において、スルホン酸基を有するポリアリーレン100重量部に対して 分子量500以上のヒンダードフェノール系化合物は0.01~10重量部の量 で使用することが好ましい。

本発明のプロトン伝導膜は、例えば一次電池用電解質、二次電池用電解質、燃料電池用高分子固体電解質、表示素子、各種センサー、信号伝達媒体、固体コンデンサー、イオン交換膜などに利用可能なプロトン伝導性の伝導膜に利用可能である。

[0085]

【発明の効果】

本発明に係るスルホン酸基を有するポリアリーレンおよびその製造方法は、ポリアリーレンをスルホン酸基を有するポリアリーレンとする際にスルホン化剤が用いられないため安全性が高く、ポリマーを回収する際の処理の負荷が小さい。また、ポリマーへのスルホン酸基の導入量、および導入位置を制御することが容易である。

[0086]

本発明に係る芳香族スルホン酸エステル誘導体およびポリアリーレンは、上記 のようなスルホン酸基を有するポリアリーレンおよびその製造方法に用いられる

本発明に係るプロトン伝導膜は、プロトン伝導性に優れる。

[0087]

【実施例】

以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら 実施例に限定されるものではない。

実施例において、スルホン酸等量、分子量、プロトン伝導度は以下のようにして求めた。

1. スルホン酸当量

得られたスルホン酸基を有するポリアリーレンの水洗水が中性になるまで洗浄し、フリーの残存している酸を除いて充分に水洗し、乾燥後、所定量を秤量し、 THF/水の混合溶剤に溶解し、フェノールフタレインを指示薬とし、NaOH の標準液を用いて滴定を行い、中和点から、スルホン酸当量を求めた。

2. 分子量の測定

加水分解前のポリアリーレン重量平均分子量は、溶剤としてテトラヒドロフラン(THF)を用い、GPCによって、ポリスチレン換算の分子量を求めた。加水分解後のスルホン酸基を有するポリアリーレンの分子量は、溶剤として臭化リチウムと燐酸を添加したNーメチルー2ーピロリドン(NMP)を溶離液として用い、GPCによって、ポリスチレン換算の分子量を求めた。

3.プロトン伝導度の測定

交流抵抗は、5mm幅の短冊状のプロトン伝導膜試料の表面に、白金線(φ =

0.5 mm)を押し当て、恒温恒温装置中に試料を保持し、白金線間の交流インピーダンス測定から求めた。すなわち、85℃、相対温度90%、70%、30%の環境下で交流10kHzにおけるインピーダンスを測定した。抵抗測定装置として、(株)NF回路設計ブロック製のケミカルインピーダンス測定システムを用い、恒温恒湿装置には、(株)ヤマト科学製のJW241を使用した。白金線は、5 mm間隔に5本押し当てて、線間距離を5~20 mmに変化させ、交流抵抗を測定した。線間距離と抵抗の勾配から、膜の比抵抗を算出し、比抵抗の逆数から交流インピーダンスを算出し、このインピーダンスから、プロトン伝導率を算出た。

[0088]

比抵抗R $(\Omega \cdot cm) = 0$. 5 $(cm) \times$ 膜厚 $(cm) \times$ 抵抗線間勾配 (Ω / cm)

[スルホン酸誘導体エステル誘導体の合成]

[0089]

【実施例1】

(1) $4-[4-(2,5-ジクロロベンゾイル) フェノキシ] ベンゼンスル ホン酸のナトリウム塩 <math>(A-SO_3Na)$ の調製

[0090]

【化21】

[0091]

 間反応させた。所定時間後、1-プロパノール 300mLの添加で反応を停止した。次いで、反応系を400mLの容積まで濃縮し、さらにNaOH水溶液(120g(3 π)/ π 400mL)を加えた。系中の残存1,2 π 0CEを共沸で溜去して得られた透明な淡黄色溶液を冷却し、析出した沈殿物を濾過した。70Cでの真空乾燥で目的の4-[4-(2,5-3)0口ロベンゾイル)フェノキシ]ベンゼンスルホン酸のナトリウム塩($A-SO_3$ Na)を微粉状の白色粉末で得た。粗結晶は精製することなく、そのまま次工程に用いた。得られた白色粉末の1Rスペクトルを図1に、NMRスペクトルを図2、3に示す。

(2) $4-[4-(2,5-ジクロロベンゾイル) フェノキシ] ベンゼンスル ホン酸クロライド <math>(A-SO_2C1)$ の調製

[0092]

【化22】

[0093]

(3) $4-[4-(2,5-ジクロロベンゾイル) フェノキシ] ベンゼンスル ホン酸 i s o - ブチル <math>(A-SO_3 i s o - Bu)$ の調製

[0094]

【化23】

[0095]

[0096]

【実施例2】

 $4-[4-(2,5-ジクロロベンゾイル) フェノキシ] ベンゼンスルホン酸n eo-ペンチル(<math>A-SO_3$ neo-Pe)の調製

[0097]

【化24】

[0098]

実施例 1 (2) で得られたものと同様の $A-SO_2C1$ (22.09g、50 ミリモル)を2,2-ジメチル-1-プロパノール(4.85g、55ミリモル)とピリジン $30\,\mathrm{mL}$ とを含む溶液中に冷却しながら機械的攪拌下に $40\,\mathrm{O}$ かけて滴下した。濃厚な懸濁液が得られ、 $12\sim15\,\mathrm{C}$ でさらに1時間攪拌を継続した。

[0099]

濃塩酸 $30\,\mathrm{mL}$ と氷 $100\,\mathrm{g}$ を反応させて、沈殿物が生成した。沈殿物を濾集後、冷水で洗浄、乾燥し、次いで沸騰トルエン $150\,\mathrm{mL}$ と接触させた。不溶分(大部分は $\mathrm{A-SO_3}$ Hのピリジニウム塩)を濾過で除去し、濾液を $40\,\mathrm{mL}$ まで濃縮した。濃縮物をフリーザーで放置し、 $\mathrm{A-SO_3}$ neo-Peの白色結晶(融点: $112.0\sim112.5\,\mathrm{C}$)を析出させた。収量 $16.92\,\mathrm{g}$ 、収率 $69\,\mathrm{M}$ であった。 IR スペクトルを図 $10\,\mathrm{K}$ 、 NMR スペクトルを図 $11\,\mathrm{K}$ $12\,\mathrm{K}$ $12\,\mathrm{K}$

[0100]

【合成例1】

[BCPAFオリゴマーの調製]

撹拌機、温度計、冷却管、Dean-Stark管、窒素導入の三方コックを取り付けた 1 Lの三つ口のフラスコに、2 、2 ービス(4 ーヒドロキシフェニル) -1 、1 、1 、3 、3 、3 ・ 4 ・

液を放冷後、副生した無機化合物の沈殿物を濾過除去し、濾液を4Lのメタノール中に投入した。沈殿した生成物を濾別、回収し乾燥後、テトラヒドロフラン300mLに溶解した。これをメタノール4Lに再沈殿し、目的の化合物95g(収率85%)を得た。

[0101]

得られた重合体のGPC(THF溶媒)で求めたポリスチレン換算の重量平均分子量は12,500であった。また、得られた重合体はTHF、NMP、DMAc、スルホランなどに可溶で、Tgは110C、熱分解温度は498Cであった。

得られた化合物は式(I)で表されるオリゴマー(以下、「BCPAFオリゴマー」という)であった。

[0102]

【化25】

$$CI = \left\{ \begin{array}{c} CF_3 \\ CF_3 \end{array} \right\} - CO - CI$$

$$CI = \left\{ \begin{array}{c} CF_3 \\ CF_3 \end{array} \right\} - CO - CI$$

$$CI = \left\{ \begin{array}{c} CF_3 \\ CF_3 \end{array} \right\} - CO - CI$$

$$CI = \left\{ \begin{array}{c} CF_3 \\ CF_3 \end{array} \right\} - CO - CI$$

[0103]

【合成例2】

上記合成例1で用いた、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン(ビスフェノールAF)67.3g(0.20モル)の代わりに、<math>9,9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレン(FLBP)80.6g(0.23モル)、溶媒をDMAcの代わりにNMPを用いた。その他は、合成例1同様に反応、後処理を行った。目的の化合物<math>103g(収率83%)を得た。

[0104]

得られた重合体のGPC (THF溶媒) で求めたポリスチレン換算の重量平均分子量は12,300であった。また、得られた重合体はTHF、NMP、DM I などに可溶で、Tgは175 \mathbb{C} 、熱分解温度は524 \mathbb{C} であった。

得られた化合物は式(II)で表されるオリゴマー(以下、「BCPFLオリゴ

マー」という)であった。

[0105]

【化26】

[0106]

[ポリアリーレンの重合]

[0107]

【実施例3】

i -ブチル基を保護基としたポリアリーレン共重合体($PolyAB-SO_3$ i-B u)の製造

乾燥したN-メチルピロリドン(NMP)60mLを実施例1で得られた $A-SO_3$ i-ブチル 15.34g(32ミリモル)とBCPAFオリゴマー(Mn=7,940)10.52g(1.33ミリモル)、Ni (PPh_3) $_2C1_2$ 0.65g(1ミリモル)、PPh33.50g(13.33ミリモル)、N4 a I0.65g(183ミリモル)、亜鉛末5.45g(183ミリモル)の混合物中に窒素下で加えた。

[0108]

反応系を撹拌下に加熱し(最終的には74 ℃まで加温)、3時間反応させた。反応途中で系中の粘度上昇は観察された。重合反応溶液をTHF 250 m L で 希釈し、30分撹拌し、セライトを濾過助剤に用い、濾過し、濾液を大過剰のメタノール1500 m L に注ぎ、凝固した。凝固物を濾集、風乾し、さらにTHF /NMP (それぞれ200/30 m L) に再溶解し、大過剰のメタノール1500 m L で凝固析出させた。風乾後、加熱乾燥で目的の黄色フレーク状のi- ブチル基で保護されたスルホン酸誘導体からなる共重合体($PolyAB-SO_3i-Bu$)20.54g(収率78%)を得た。GPCによる分子量は、Mn=13,2000、Mw=33,300 であった。IR スペクトルを図13に、NMR スペク

トルを図14に示す。

[0109]

【実施例4】

ネオペンチル基を保護基としたポリアリーレン共重合体(PolyAB-SO $_3$ ne o-Pe)の調製

[0110]

【実施例5】

ネオペンチル基を保護基としたポリアリーレン共重合体(PolyAB-SO $_3$ ne o-Pe)の調製

実施例4で用いたBCPAFオリゴマー(Mn=7940)4.88g(0.62ミリモル)の代わりにBCPFLオリゴマー(Mn=12,300)7.62g(0.62ミリモル)、実施例2で得られた $A-SO_3$ neo-Pe 17.81g(44.38ミリモル)、Ni(PPh_3) $_2Cl_2$ 0.88g(1.35ミリモル)、PPh $_3$ 4.72g(18.00ミリモル)、NaI 0.20g(1.35ミリモル)、亜鉛末7.06g(108.00ミリモル)、乾燥NMP60mLを用いた。その他は、実施例4同様に重合、後処理を行った。

[0111]

目的の黄色繊維状のネオペンチル基で保護されたスルホン酸誘導体からなる共重合体 (PolyAB-SO $_3$ neo-Pe) 21.00g (収率77%) を得た。GP Cによる分子量は、Mn=22,100、Mw=90,800であった。IRスペクトルを図18に示す。

[加水分解によるスルホン酸基を有するポリアリーレンへの転換]

[0112]

【実施例6】

i ーブチル基をスルホン酸の保護基として有するポリアリーレン($PolyAB-SO_3$ i-Bu)から、スルホン酸基を有するポリアリーレン($PolyAB-SO_3$ H)の転換

実施例3で得られたPolyAB-SO $_3$ i-Bu 5.08g(SO $_3$ i-Buに対し、2.7ミリモル)をNMP 60mLに溶解し、90℃に加温した。反応系にメタノール50mLと濃塩酸8mLの混合物を一時に加えた。懸濁状態となりながら、温和の還流条件で10時間反応させた。蒸留装置を設置し、過剰のメタノールを溜去させ、淡緑色の透明溶液を得た。この溶液からガラス板上にキャストし、製膜した。製膜後、水中に3日間浸漬し、風乾、真空乾燥し、乾燥膜厚50μmのフィルムを得た。IRスペクトルおよびイオン交換容量の定量分析から、スルホン酸エステル基($-SO_3R$)は定量的にスルホン酸基($-SO_3H$)に転換していることがわかった。

[0113]

IRスペクトルを図19に、NMRスペクトルを図20に示す。ポリマー中のスルホン酸基量は1.46meq/g (重合時のモノマー仕込みモルからは1.47meq/g) であった。

[0114]

【実施例7】

ネオペンチル基をスルホン酸の保護基として有するポリアリーレン(PolyAB - SO $_3$ neo-Pe)から、スルホン酸基を有するポリアリーレン(PolyAB - SO $_3$ H)の転換

PolyAB-SO $_3$ neo-Pe 4.50g(SO $_3$ neo-Peに対し、8ミリモル

)をトリフルオロ酢酸35mLに徐々に加えた。粘ちょうな溶液を温和な還流状況まで加温した。反応中、さらにトリフルオロ酢酸5mLを加えた。2時間後に、ポリマーは沈殿してきたが、撹拌を継続し、合計4時間反応させた。反応後、室温まで放冷した。沈殿物を濾集し、濾集物をTHF 400mLに懸濁撹拌し洗浄した。さらに濾集し、風乾し、粗生成物を得た。粗生成物を水で2回洗浄し、最終的に淡褐色の粉状ポリマーを得た。

[0115]

得られたポリマーの8重量%NMP溶液から、ガラス板上にキャストして製膜した。風乾、真空乾燥し、乾燥膜厚 40μ mのフィルムを得た。IRスペクトルおよびイオン交換容量の定量分析から、スルホン酸エステル基($-SO_3R$)は定量的にスルホン酸基($-SO_3H$)に転換していることがわかった。

IRスペクトルを図21に、NMRスペクトルを図22に示す。ポリマー中のスルホン酸基量は2.0 me q/g (重合時のモノマー仕込みモルからは2.0 me q/g) であった。

[0116]

得られたスルホン酸フィルムの特性を示す。

①プロトン伝導度

- $\cdot 85^{\circ} \cdot 95^{\circ} RH : 0.268^{\circ} cm$
- ·85℃·70%RH:0.100S/cm
- ·85℃·30%RH:0.018S/cm

②引っ張り特性

- ・室温:弾性率 4. 4 GPa,引張強度153 MPa、降伏強度98 MPa、伸び52%
- ·120℃:弾性率 4. 4 GPa,引張強度131 MPa、伸び38%

③含水率

- ・95℃・48時間:65%
- ・95℃・500時間浸漬しても、スルホン酸当量の変化もなく、安定であった

④ 熱安定性.

・120℃・500時間熱処理条件でも不溶分は生成せず、スルホン酸当量の変

化もなく、安定であった。

・熱変形温度:162℃

[0117]

【実施例8】

ネオペンチル基をスルホン酸の保護基として有するポリアリーレン(PolyAB - SO $_3$ neo-Pe)から、スルホン酸基を有するポリアリーレン(PolyAB - SO $_3$ H)の転換

実施例4で用いた $PolyAB-SO_3$ neo-Peの代わりに実施例5で得られた $PolyAB-SO_3$ neo-Pe 4. 9 Og、トリフルオロ酢酸4 Om Lを用いたこと以外は実施例7と同様の方法で操作を行い、最終的に淡褐色の粉状ポリマーを得た。

[0118]

得られたポリマーの8重量%NMP溶液から、ガラス板上にキャストして製膜した。風乾、真空乾燥し、乾燥膜厚 40μ mのフィルムを得た。 IRスペクトルおよびイオン交換容量の定量分析から、スルホン酸エステル基($-SO_3R$)はスルホン酸基($-SO_3H$)に転換していることがわかった。

IRスペクトルを図23に示す。ポリマー中のスルホン酸基量は1.8 m e q / g (重合時のモノマー仕込みモルからは2.2 m e q / g) であった。

[0119]

得られたスルホン酸フィルムの特性を示す。

①プロトン伝導度

- $\cdot 85^{\circ} \cdot 95^{\circ} RH : 0.250 S/cm$
- $\cdot 85^{\circ} \cdot 70^{\circ} RH : 0.095^{\circ} cm$
- $\cdot 85\% \cdot 30\%$ RH: 0. 018S/cm

②引っ張り特性

- ·室温:弾性率 4.6GPa,引張強度136MPa、伸び44%
- ・120℃:弾性率 4. 6 GPa,引張強度117 MPa、伸び30%

③含水率

・95℃・48時間:70%

・95℃・500時間浸漬しても、スルホン酸当量の変化もなく、安定であった

④熱安定性

- ・120℃・500時間熱処理条件でも不溶分は生成せず、スルホン酸当量の変化もなく、安定であった。
- ・熱変形温度:170℃

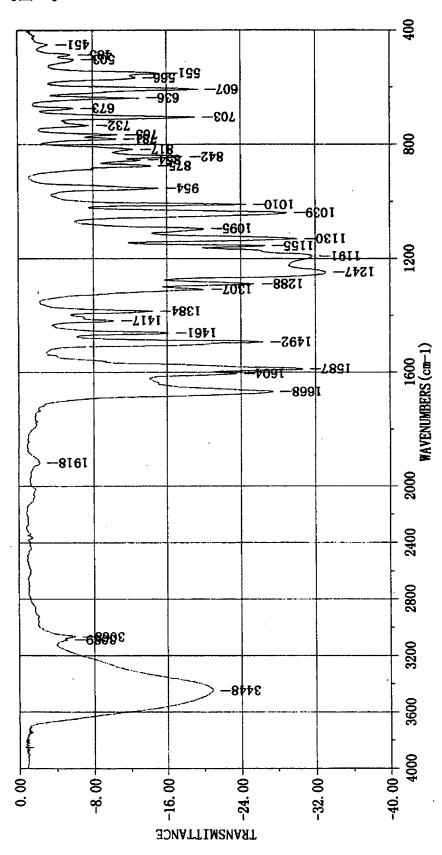
【図面の簡単な説明】

- 【図1】実施例1(1)で得られた白色粉末のIRスペクトルである。
- 【図2】実施例1(1)で得られた白色粉末のNMRスペクトルである。
- 【図3】実施例1(1)で得られた白色粉末のNMRスペクトルである。
- 【図4】実施例1(2)で得られた白色結晶のIRスペクトルである。
- 【図5】実施例1(2)で得られた白色結晶のNMRスペクトルである。
- 【図6】実施例1(2)で得られた白色結晶のNMRスペクトルである。
- 【図7】実施例1(3)で得られた白色結晶のIRスペクトルである。
- 【図8】実施例1(3)で得られた白色結晶のNMRスペクトルである。
- 【図9】実施例1(3)で得られた白色結晶のNMRスペクトルである。
- 【図10】実施例2で得られた白色結晶のIRスペクトルである。
- 【図11】実施例2で得られた白色結晶のNMRスペクトルである。
- 【図12】実施例2で得られた白色結晶のNMRスペクトルである。
- 【図13】実施例3で得られたポリアリーレンのIRスペクトルである。
- 【図14】実施例3で得られたポリアリーレンのNMRスペクトルである。
- 【図15】実施例4で得られたポリアリーレンのIRスペクトルである。
- 【図16】実施例4で得られたポリアリーレンのNMRスペクトルである。
- 【図17】実施例4で得られたポリアリーレンのNMRスペクトルである。
- 【図18】実施例5で得られたポリアリーレンのNMRスペクトルである。
- 【図19】実施例6で得られたスルホン酸基を有するポリアリーレンのIRスペクトルである。
- 【図20】実施例6で得られたスルホン酸基を有するポリアリーレンのNMRスペクトルである。

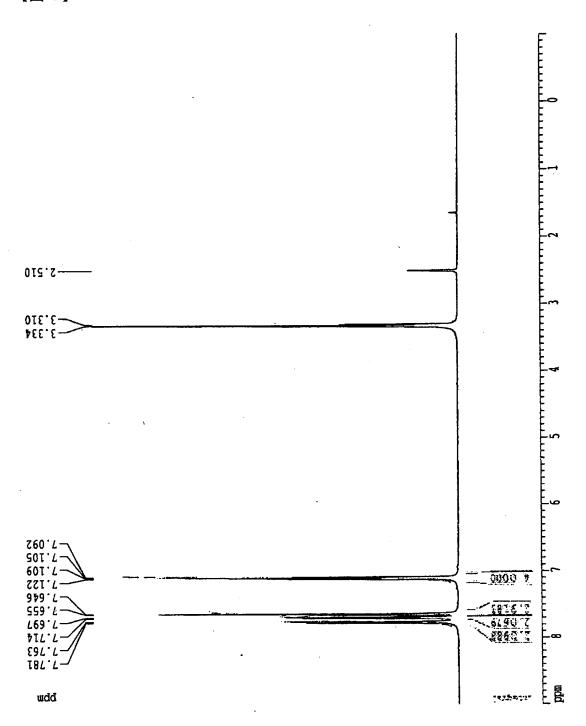
- 【図21】実施例7で得られたスルホン酸基を有するポリアリーレンのIRスペクトルである。
- 【図22】実施例7で得られたスルホン酸基を有するポリアリーレンのNMR スペクトルである。
- 【図23】実施例8で得られたスルホン酸基を有するポリアリーレンのIRスペクトルである。

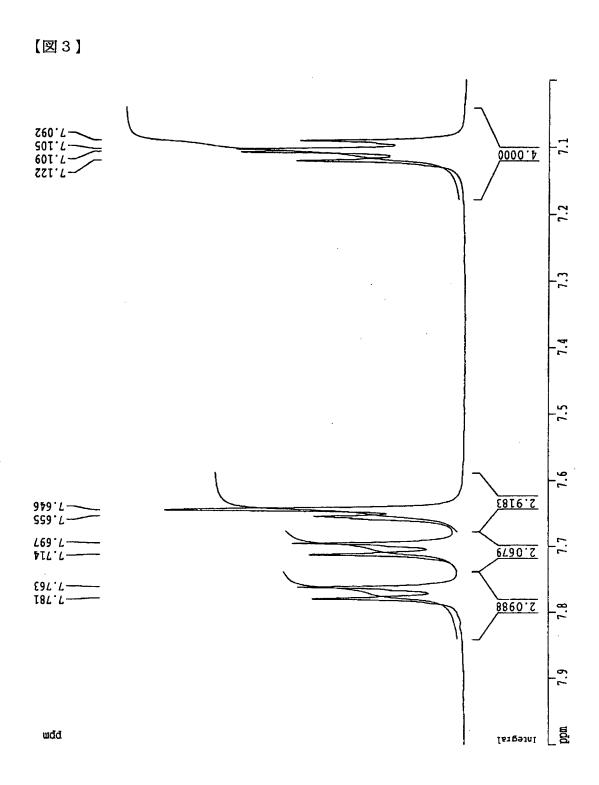
【書類名】 図面

【図1】

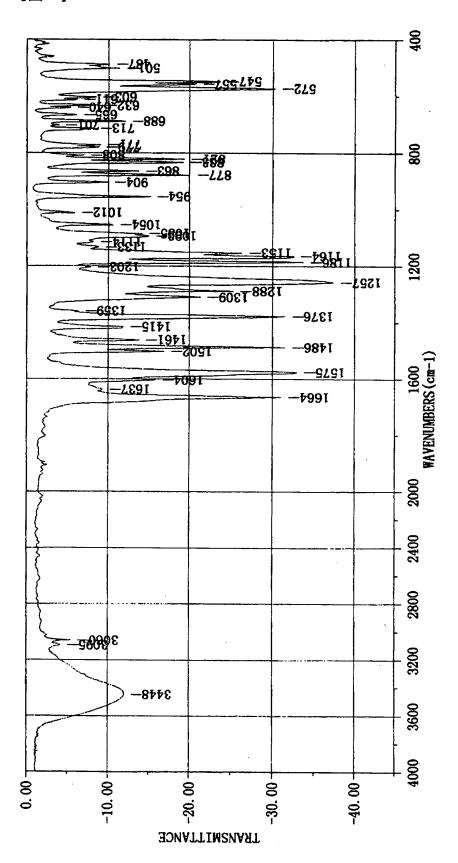


【図2】

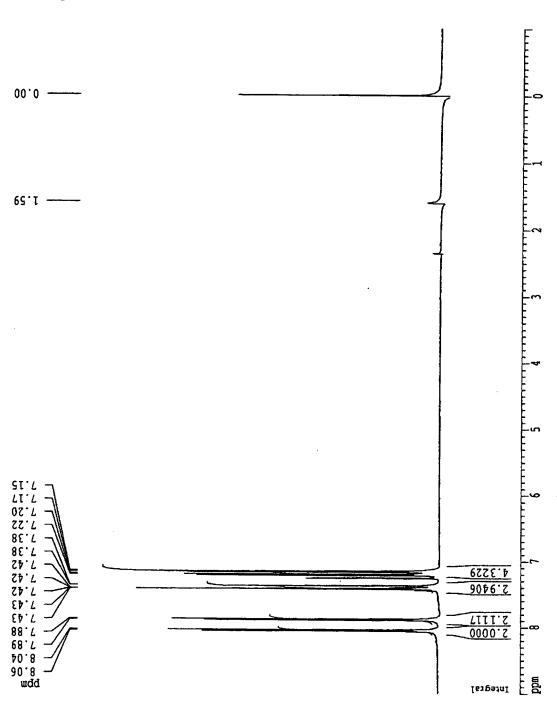




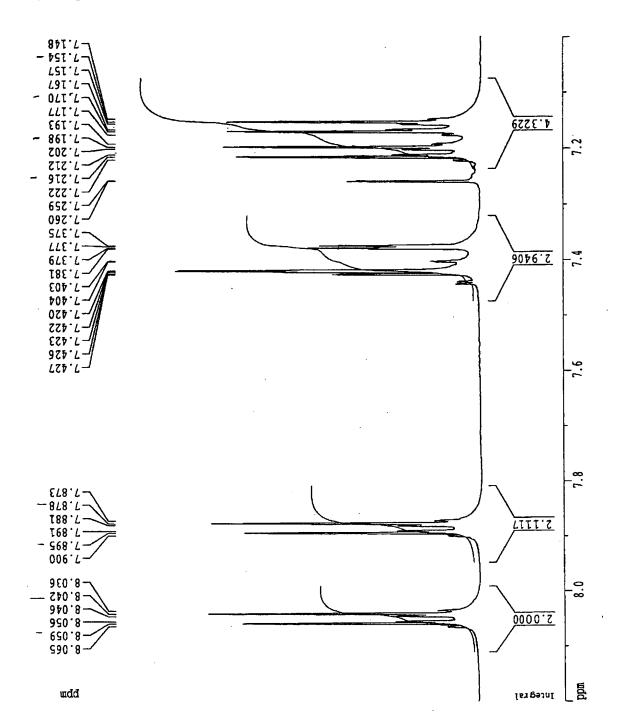
【図4】



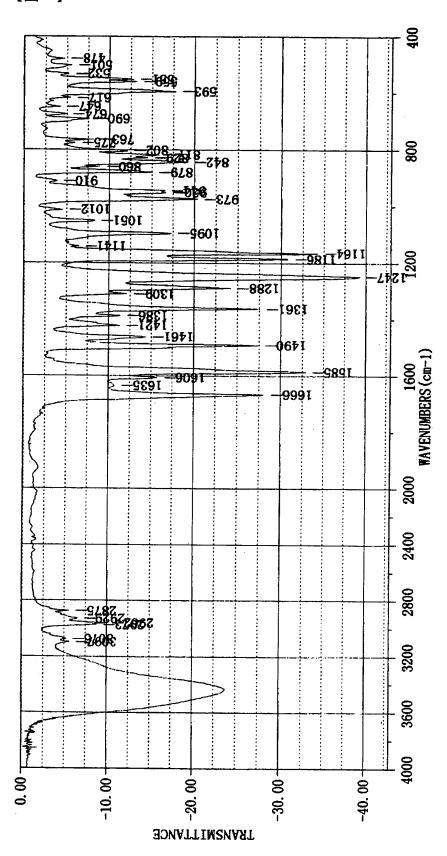




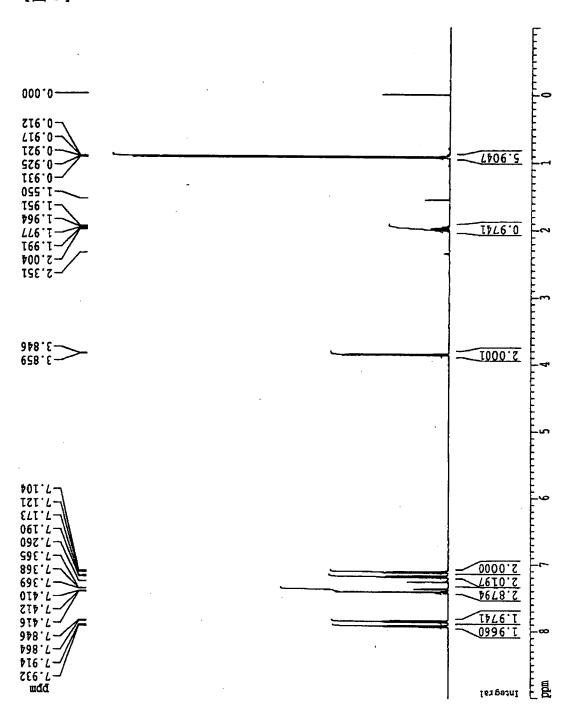
【図6】



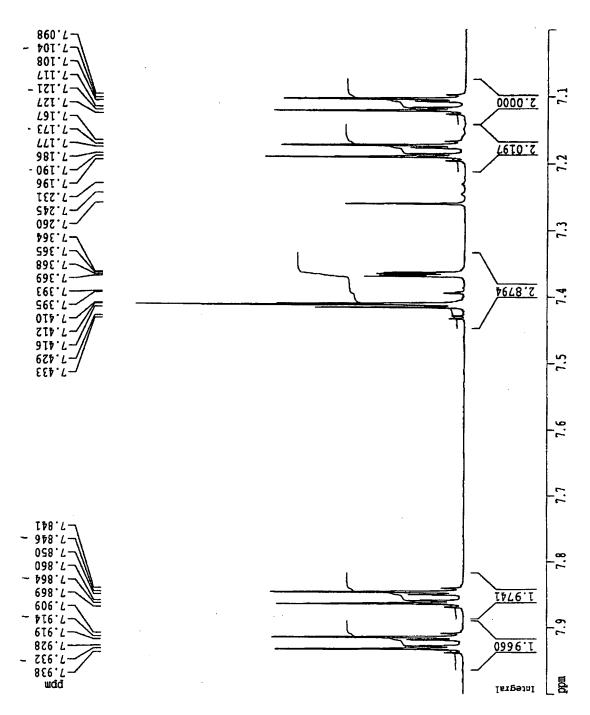
【図7】



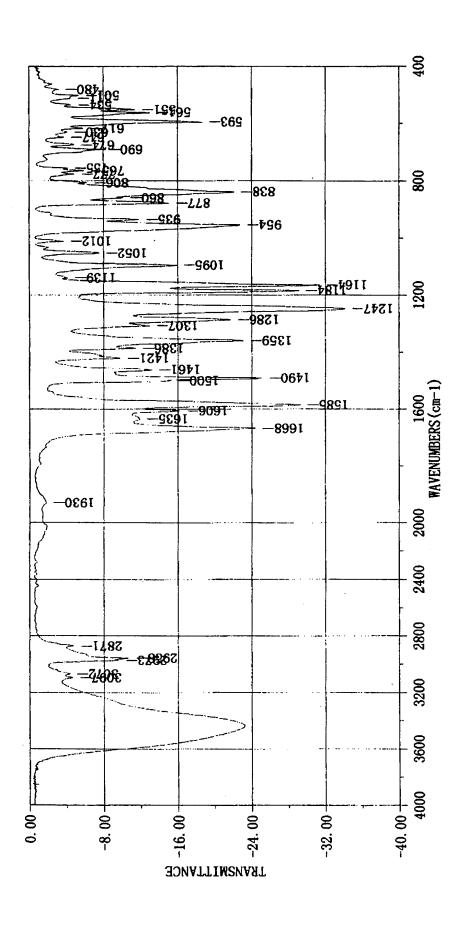
【図8】



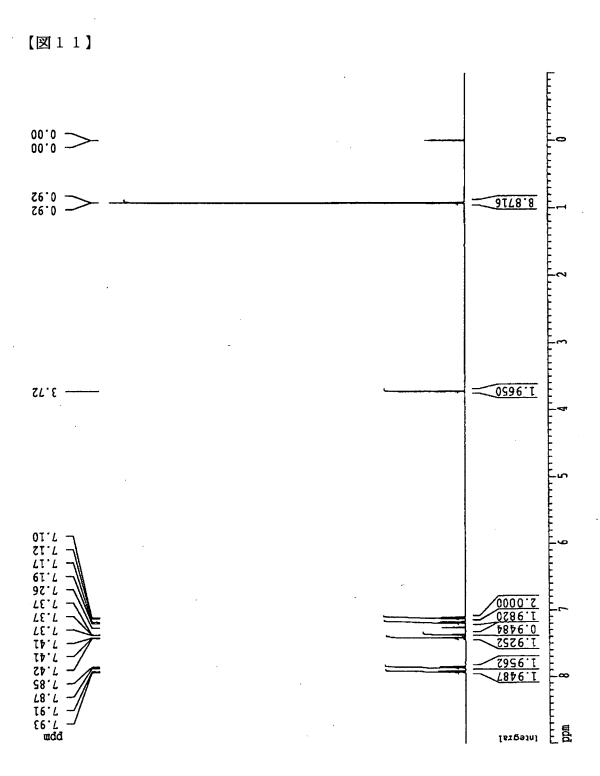




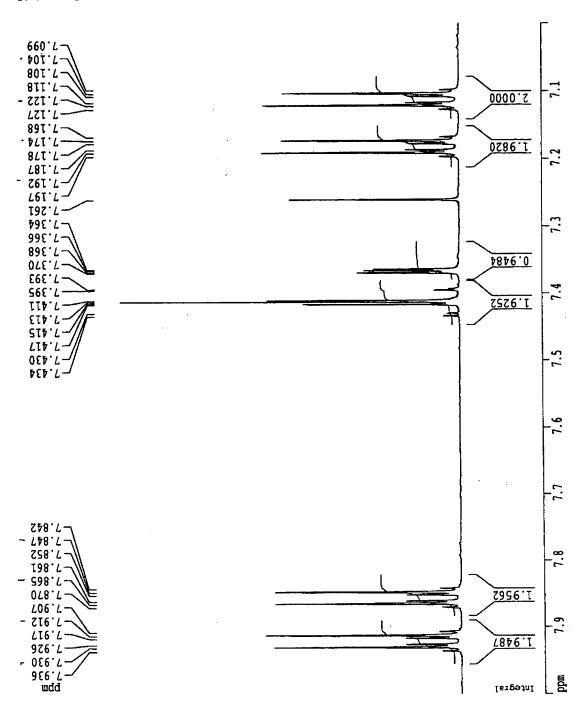
【図10】



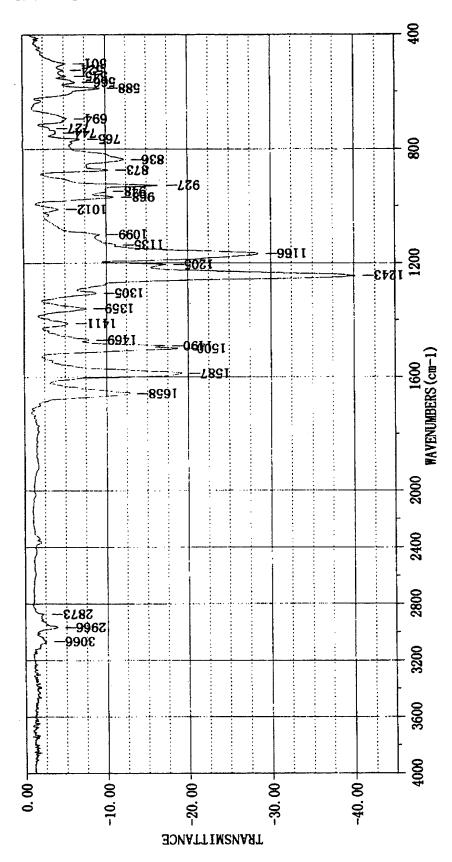
Ċ



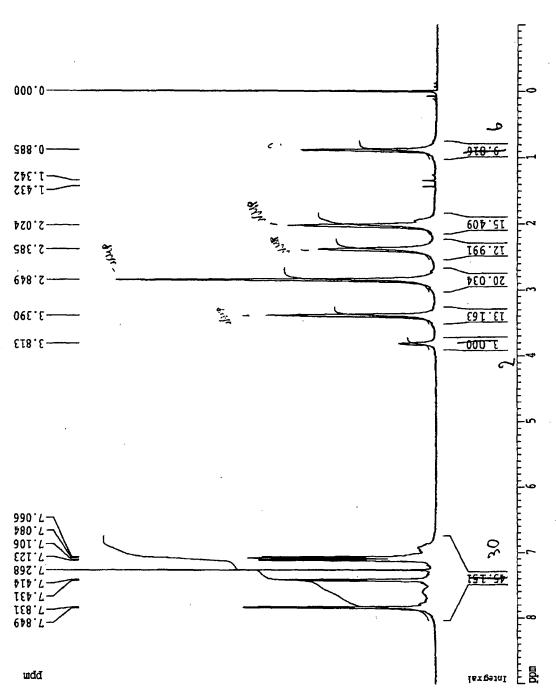




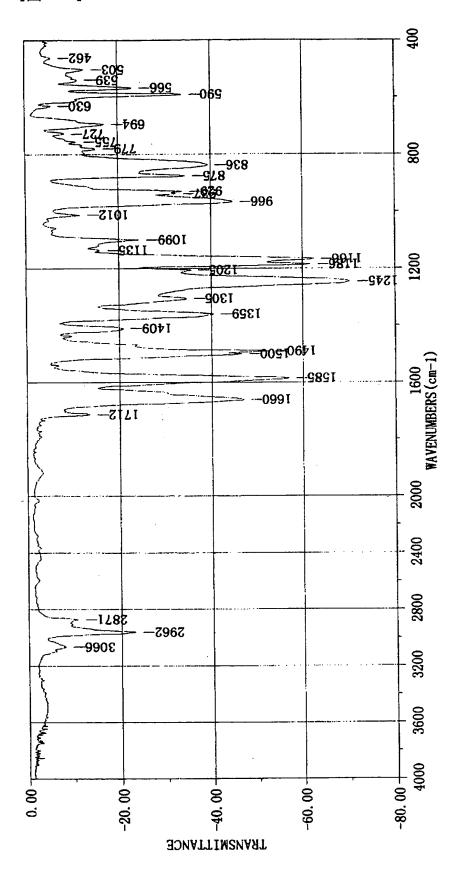
【図13】



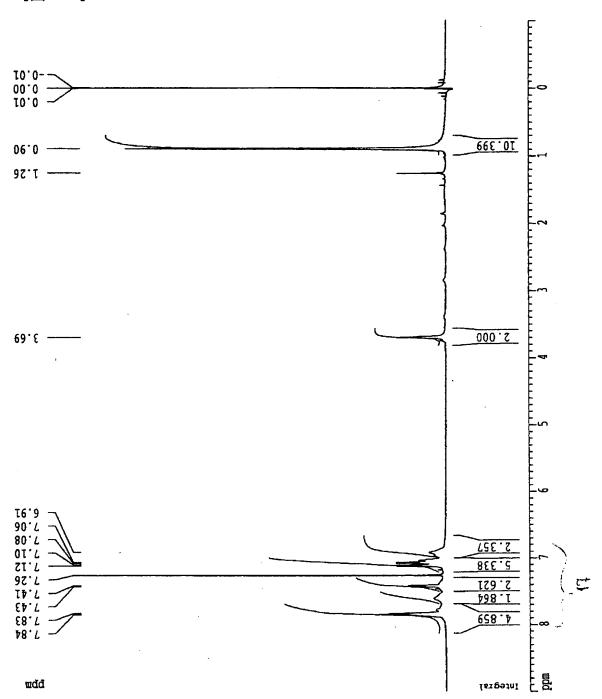


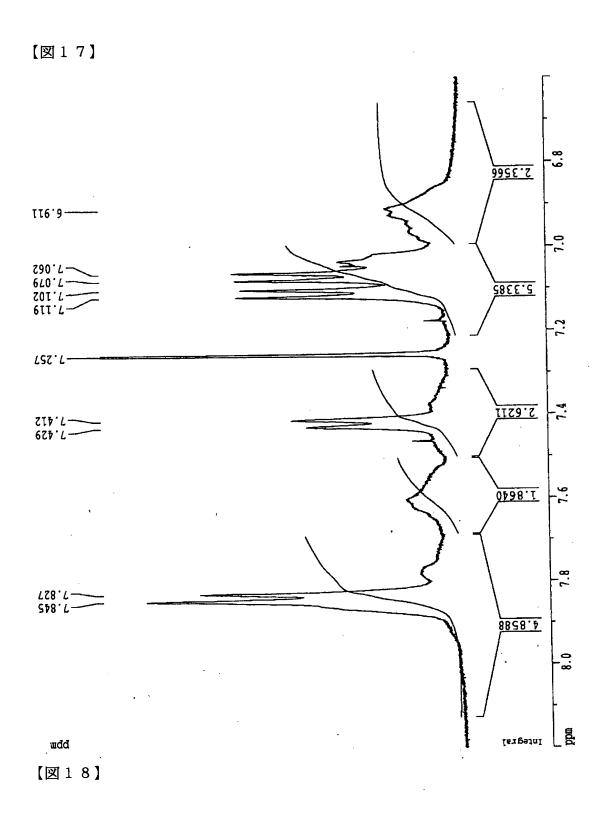


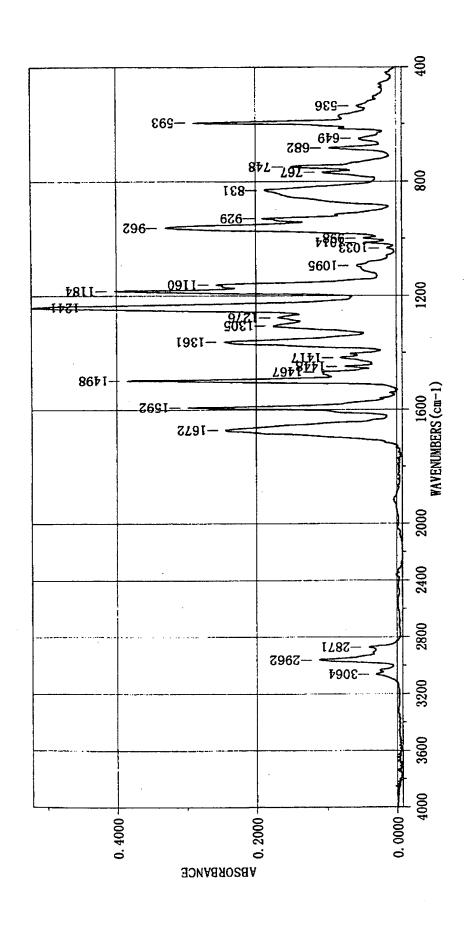
【図15】



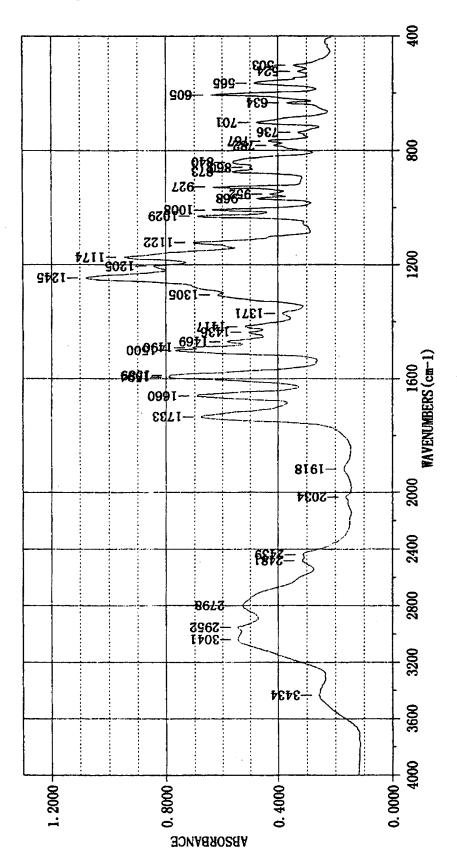




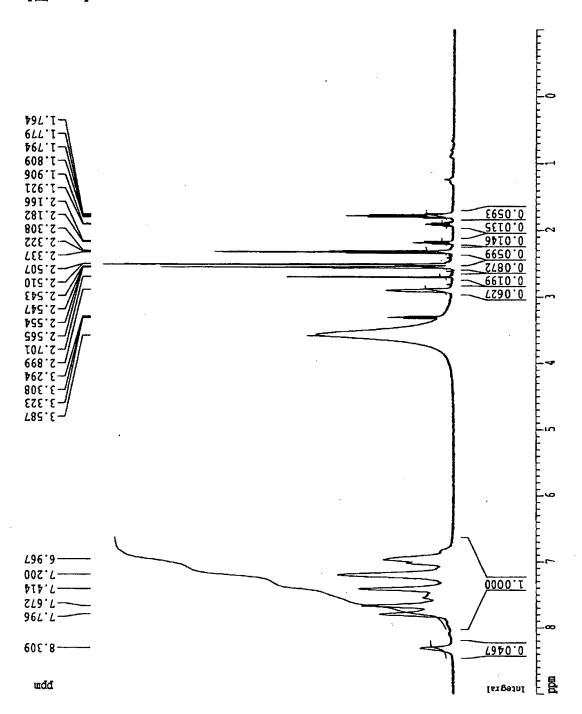




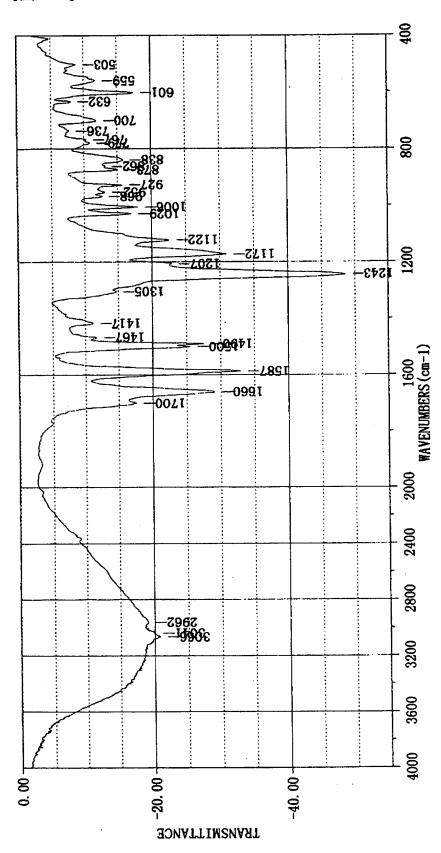
【図19】



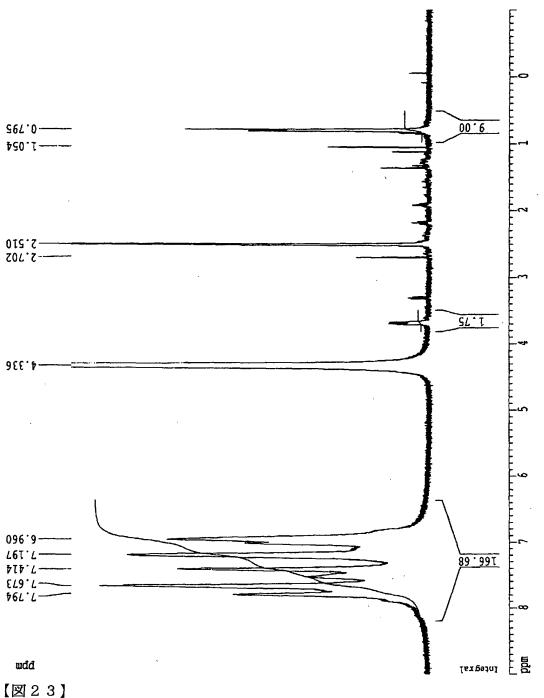
【図20】

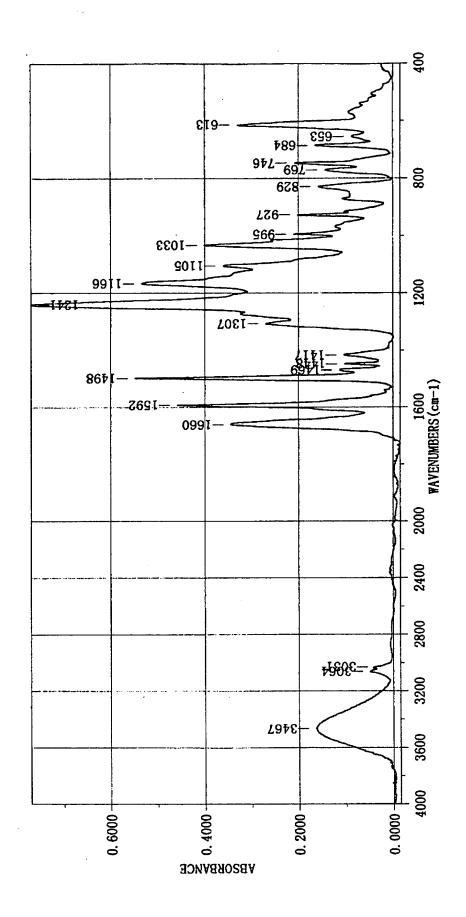


【図21】



【図22】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】安全で、ポリマーへのスルホン酸基の導入量、位置の制御が容易なスルホン酸基を有するポリアリーレンの製造方法およびそれにより得られるスルホン酸基を有するポリアリーレン、該スルホン酸基を有するポリアリーレンの製造に用いられるポリアリーレンおよび新規な芳香族スルホン酸エステル誘導体を提供すること。上記スルホン酸基を有するポリアリーレンからなるプロトン伝導膜およびその製造方法を提供すること。

【解決手段】芳香族スルホン酸エステル誘導体は下記式(1)で表される; 【化1】

(式中、Xはフッ素を除くハロゲン原子、 $-OSO_3CH_3$ 、 $-OSO_3CF_3$ から選ばれる原子または基、Yは2価の有機基、Rは炭素原子数 $4\sim20$ の炭化水素基)

スルホン酸基を有するポリアリーレン重合体の製造方法は、式(1)で表される芳香族スルホン酸エステル誘導体を少なくとも含む芳香族化合物をカップリング重合し、得られたポリアリーレンを加水分解する。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2002-364229

受付番号 50201904229

書類名特許願

担当官 工藤 紀行 2402

作成日 平成14年12月20日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000004178

【住所又は居所】 東京都中央区築地2丁目11番24号

【氏名又は名称】 ジェイエスアール株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100081994

【住所又は居所】 東京都品川区西五反田七丁目13番6号 五反田

山崎ビル6階 鈴木国際特許事務所

【氏名又は名称】 鈴木 俊一郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100103218

【住所又は居所】 東京都品川区西五反田7丁目13番6号 五反田

山崎ビル6階 鈴木国際特許事務所

【氏名又は名称】 牧村 浩次

【選任した代理人】

【識別番号】 100107043

【住所又は居所】 東京都品川区西五反田七丁目13番6号 五反田

山崎ビル6階 鈴木国際特許事務所

【氏名又は名称】 高畑 ちより

【選任した代理人】

【識別番号】 100110917

【住所又は居所】 東京都品川区西五反田7丁目13番6号 五反田

山崎ビル6階 鈴木国際特許事務所

【氏名又は名称】 鈴木 亨

出願人履歴情報

識別番号

[000004178]

1. 変更年月日 1997年12月10日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都中央区築地2丁目11番24号

氏 名 ジェイエスアール株式会社

2. 変更年月日 2003年 5月 6日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都中央区築地五丁目6番10号

氏 名 ジェイエスアール株式会社

3. 変更年月日 2003年 5月19日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都中央区築地五丁目6番10号

氏 名 ジェイエスアール株式会社